# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number ;

2000-086535

(43)Date of publication of application: 28.03.2000

A61K 47/30 (51)Int.Cl.

A61K 9/22 A61K 9/52

(21)Application number: 10-276401 (22)Date of filing:

14.09.1998

(71)Applicant : EISAI CO LTD

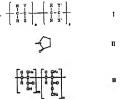
(72)Inventor: KUZUTANI MASAYUKI

KONDO SHINICHI

### (54) DELAYED-TYPE RAPIDLY RELEASING SOLID PHARMACEUTICAL PREPARATION AND ITS PRODUCTION

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a pharmaceutical preparation having a drug-releasing system having a timecontrolling function by using a copolymer consisting of a hydrophilic part and a hydrophobic part as an outer layer for a drug-containing solid pharmaceutical preparation, followed by irradiating plasma onto the outer layer. SOLUTION: This pharmaceutical preparation is obtained by applying a copolymer consisting of a hydrophilic part and a hydrophobic part, for example, a compound shown by formula I (X is COOH, CONH2, OCOCH3, or a group shown by formula II: Y is H or CH3; X' is COOR or phenyl; Y' is H or CH3: R is CH3 or C2H5) as an outer layer for a solid pharmaceutical preparation which contains a drug (e.g. theophyllne and acetaminophen), followed by irradiating plasma (e.g. argon plasma and oxygen plasma) onto the outer layer. It is preferable to use, as the copolymer, Eudragit L-100 shown by formula III(i) (m:n=4:6), Eudragit S-100 shown by formula III(ii) (m:n=3:7), or Eudragit L100-55 shown by formula IV (m:n=4:6).



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-86535 (P2000-86535A)

(43)公開日 平成12年3月28日(2000.3.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
A 6 1 K	47/30		A 6 1 K 47/30	C 4C076
	9/22		9/22	С
	9/52		9/52	A

#### 審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 17 頁)

(21)出願番号	特顯平10-276401	(71)出題人 000000217 エーザイ株式会社
(22)出顧日	平成10年9月14日(1998.9.14)	東京都文京区小石川4丁目6番10号
		(72)発明者 葛谷 昌之 岐阜県羽島郡笠松町田代791-1
		(72)発明者 近藤 伸一 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字若宮33-1ペ ルメス若宮108
		(74)代理人 100062281 弁理士 高木 六郎 (外1名)
		TO Ab VECtor (in

#### 最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 遅延型速放固形製剤及びその製法

#### (57)【要約】

【無類】 時間制御型機能を有する薬剤放出シス テムの遅延型速放固形製剤及びその製法を提供する。 【解決手段】 オイドラギットを、薬物含有製剤の外 層に施し、プラズマ照射することより成る遅延型速放固 形製剤の製法である。



Fig. 4 プラズマ条件: 50W, 0.5Torr, Ar 50m1/min. 外層: オイドラギットし-100 (100mg) 〇, ブランク; ◐, 3min; ◑, 5min; ◑, 10min.

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 水溶性部位と疏水性部位とから成る共重 合高分子が、薬物含有固形製剤の外層として施され、プ ラズマ照射されていることを特徴とする遅延型速放二重 固形製剤4。

【請求項2】 水溶性部位と疏水性部位とから成る共重 合高分子が、下記の構造式で表わされる化合物である請 求項1記載の遅延型速放二電固形製剤。

#### [(k:1]]

式中Xは一COOH、一CONHz 、一OCOCHs 、 又は

#### [化2]

を表わし、YはH 又は - CHs を表し、X'は - COOR又は

#### [(k:3]

$$-\langle \rangle$$

を表し、Y' はH 又は  $-CH_3$  を表し、またRは  $-CH_3$  又は  $-C_2$  H, を表す。

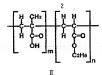
【請求項3】 水溶性部位と疏水性部位とから成る共重 合高分子が、下配の構造式で表わされる化合物A、化合 30 物B 又は化合物 C である請求項1 記載の遅延型速放二重 固形製剤。

## [化4]



化合物A (m:n=4:6) 化合物B (m:n=3:7)

化合物 B 【化 5 】



化合物C (m:n=4:6)

10 【請求項5】 プラズマ照射がアルゴンプラズマ照射又 は酸素プラズマ照射である請求項1記載の遅延型速放二 重固形製剤。

【請求項6】 薬物がテオフィリン、アセトアミノフェン、フルオロウラシル、アムホテリンB、メチルドパ、ニコチン酸アミド又はセファレキシンである請求項1記載の遅延型速放工重固形製剤。

【請求項7】 水溶性部位と硫水性部位とから成る共重 合高分子を、薬物含有固形製剤の外層として施し、これ をプラズマ照射することより成る遅延型速放二重固形製 20 剤の製法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、遅延型速放二重固 形製剤及びその製法に関する。更に詳しくは、本発明は 時間制御型機能を有する薬剤放出システムの遅延型速放 固形製剤及びその製法に関する。

# [0002]

【従来の技術】近年、低圧基体の放電を利用する低温プラズマ技術は、各種の機能性新素材制製や固体支面加工 グラズマ技術は、各種の機能性新素材制製や固体支面加工 グラズマ表面処理のための革新的方法として素材を 業、加工産業、エレクトロニクス産業などの多くの分野 で広く用いられるようになった。 【0003】をの中で、ブラズ・重合、高分子の表面処

理、アプレーション技術など、弱いプラズマを用いる、いわば化学よりのプラズマプロセッシングを利用した薬学分野への応用としては、医薬品活動物の加工、改質、新機能付与などを思考した医薬品工学への応用が考えられる。事実、プラズマ重合膜のユニークな特性に着目し、プラズマ重合膜を実施にコーティングする素物溶出の制御・徐放化への応用はプラズマ化学の研究初期から報くながられてきており、有がな業物放出機能達定されている。しかしがなら、そこでは薬物が直接照射プラズマに曝されることによる分解損傷の問題がある。したがフェッとなったは、薬物に対する原射プラズマの直接被爆を回避して目的を達成する工夫が必要であり、それは同時に実用性を帯びた応用につながる。

【0004】一方医薬品の薬物送達システム(Drug Delivery System:DDS)の基本設 50 計の一つにモノリティック型(マトリックス)とリザー バー型の0次放出速度を目的・機能とした薬物放出制御型固形製制があるが、その放出速度定数は網目構造の大きさとその均一性によって定まるので、網目の目の形成方法としてどのような技術を選択し、工夫するかが問題となる。

【0005】本発明者等は、かねてより、プラズマ表面 処理の分子機構の解明とともに、その薬学的応用を意図 した研究を行ってきている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、プラズマ照 10 射が峰片に表面反応であるため医薬品添加物としての高 分子パルク特性が保持される利点のみならず、薬物に対 する照射プラズマの直接被爆を回避し、しかもプラズマ 照射条件および二重局が整利が形条件の選択による薬物 放出速度の削削が配管があるこから、概めて有用な乾 式DDS 構築法である。この場合、プラズマ照射される 外層を多量層となして、多重層固形製剤とすることも出 来る。

【0007】また、薬物療法の最適化を目指して、DD 20 の研究が多方面にわたり活発に展開されている。なか 20 でも経口投与を対象にした DD S は臨床への適用範囲が 広いとから、特に注目される研究領域となっている。経口 DD S の最も重要な機能は「放出制度」にある。従来、この分野では薬効持続化を目的とした放出速度の制御技術を中心に研究が進められ、現在では有効性と安全性に優れたいくつかの製品が増度の場で用いられるようになっている。最近では、これらの徐放システに加えて、さちに合理的な経口治療を可能にするため、放出開始時間を制御するシステムや消化、置の特定部位に選択的に薬物を放出させるシステムや消化、当り、高度な放 30 出制制性新に関する研究も持力的に行われている。最近では、なり、高度な放 30 出制制性新に関する研究も持力的に行われている。

【0008】時間制御型放出システムは、いわゆるタイー機能を持った放出システムであり、服用して一定時間経過した後、薬物の放出が開始されることを特徴とするものである。昨今、生体機能の時間変化や解態の日周ソスに基づく時間のアフターを考慮した事業が治線の重要性が認識される中で、これをハード的に実現させるシステムの開発に対する要望はますます高まっている。この時間削御更放出システムの状態開発における中心的課題は、いかにして薬物を放出しない時間(ラグタイム)を削御し、かつその後に目的とおりの薬物放出を実現できるかという点にある。

[000] 放出開始時間制御システムにおいて理想をする主薬放出バターンの特徴は、しばらく放出の起こらない時間帯 (ラグタイム) が存在し、その後に所定の速度で放出が行われることにあるが、このシステムではラグタイムの長さとその後の抵地選定が共と期間可能であることが重要である。このようなユニークな放出プロファイルは、従来の販送過滤常型やマトリックス型放出別報技術のみでは実現できないため、さらに高度な刺轉技

術の組合せが試みられている。

[0010]

【課題を解決するための手段】ここに本発明者等は研究 の結果、新規な型の外層高分子DDS構築法を発明し

た。

【0011】すなわち、本発明は、水溶性部化と疏水性 節位とから成る共重合高分子を、薬物含有多重層固形製 剤の外層として施し、ブラスで照射して選延型速放多重 層固形製剤を製造する方法に関する。本発明において は、以下、便宜上、二重固形製剤について説明する。本 発明によれば、外層にブラズで照射するため、薬物自体 への照射プラスマの直接被操が回避できる。

【0012】水溶性部位と疏水性部位とから成る共重合 高分子とから成る共重合高分子は、下記の構造式で表わ される化合物でる。

【0013】 【化6】

【0014】式中Xは-COOH、-CONH: 、-O COCH: 、又は

[0015] [化7]

【0016】を表わし、YはH 又は -CH を表 し、X'は -COOR又は 【0017】 【ff 8】

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

【0018】を表し、Y'はH 又は - CH:を表し、またRは - CH:又は - C:H:を表す。 し、またRは - CH:又は - C:H:を表す。 (0019)オイラギット(Budragit) が予であるので本発明の目的にあった共重合高分子であるので本発明の目的にあった共重合高分子である。かつ、水溶性の発現の管能器はカルボン機基・イヴメタリル機)であり、イオン解離が可能であるので、かなりの疏水性高分子部位が共重合高分子に含まれていても、一定水準のアルカリ性溶液(CHを上げる)の中では、水溶性となることが出来る。

グタイムの長さとその後の放出速度が共に制御可能である。ことが重要である。このようなユニークな放出プロファイルは、従来の販透過拡散型やマトリックス型放出が助物を視野に入れて検討した。この場合、構成センマーや御技術のみでは実現できないため、さらに高度な制御技 50 その組成比に応じて、海豚し始めるpHや溶解速度が異

なるため種々の薬物放出特性を検討した。かかる見地よ り、本発明においては、オイドラギットL-100、オ イドラギット1.-100-55及びオイドラギットS-100(以下便官上、単にL-100、L-100-5 5及びS-100と称す)を選出した。

5

【0021】上記のオイドラギットの構造式は次のとお りである。

[0022] [化9]

オイドラギット 1.-100 (m:n=4:6)オイドラギット S-100 (m:n=3:7)

[(k:10]

TT

オイドラギット L-100-55 (m:n=4:6) メタクリル酸)とPMMA(ポリメタクリル酸メチル) の共重合高分子である。これらの高分子はどちらも1, 2-ジ置換のモノマーから生成するプラズマ分解型高分 子に属する。したがって、本発明の目的のためには、溶 出試験を行うpHの調節で遅延型速放固形製剤(時間制 御型放出システム)となりうる。

【0024】一方、L-100-55は、その疏水性高 分子部位が完全にプラズマ架橋型高分子〔疏水性部位 は、1、1-ジ階換のメタクリル酸系でなく、1-モノ 合高分子であるので、この部位での表面架橋反応によっ て表面薄膜が効率良く生成し、一定時間溶解性の低下が 起こり、プラズマ照射条件の選択によって種々のラグタ イムを持たすことができた。

【0025】オイドラギットは、医薬品添加物として現 実に使われており、かつ、溶解性のpH依存性など各種 の物理化学定数が既知であるために実験として用いた が、上述のように、本登明の目的のための水溶性外層高 分子は、原理的には、一定時間溶解性を低下させればよ いのであるから、水溶性高分子部位(例えば、毒性がな 50 0-55を外層に用いた薬物含有二重製剤からの薬物放

いことが知られているポリビニルピロリドン、ポリ酢酸 ビニルなどの水溶性高分子など)と疏水性高分子部位を 持つ共重合高分子で、その一方がプラズマ架橋性(薄膜 生成能が大きい) であれば、合成高分子であろうと、天 然性高分子であろうと、基本的には構造を問わない。そ して、架橋反応性の程度と共重合高分子を合成する時の 両モノマーの比率 (水溶性と疏水性) を変えることによ って、合目的のラグタイムをもつ時間制御型放出システ 人の調整が可能である。かつ、プラズマ架橋反応性がよ 10 り大きい高分子を選べば (膜生成能が大きければ)、プ ラズマ照射条件はより緩和な条件で済む。さらに、高分 子のガラス転移点 (Tg) は高いほうがよい。なぜなら ば、プラズマ照射時に高分子が溶融、融解すると気泡発 生によって細孔が生成してしまうので、薬物放出性が高 まり、ラグタイムが発現しにくくなるからである。 【0026】薬物としては、テオフィリン、アセトアミ ノフェン、フルオロウラシル、アムホテリンB、メチル ドパ、ニコチン酸アミド又はセファレキシンが挙げられ る。本発明においては、以下の記載では、代表的にテオ 20 フィリンを選出して説明することにする。

【0027】図面を概説すると次のとおりである。図1 は、薬物含有二重固形製剤(錠剤)、いわゆる芯薬1に 外層2を施した製剤Aの模型構断面図A及び製剤Aにプ ラズマ照射した場合の製剤の模型横断面図 A'であっ て、照射の結果による多孔の外層3が表わされている。 図2は、放出開始時間制御システムにおける薬剤放出パ ターンを模式的に示したグラフ図である。横軸は薬剤溶 解時間であり、縦軸は薬剤の放出率(%)を示す。4は ラグタイム、そして5は薬剤放出である。図3は、プラ 【0023】L-100やS-100はPMAA(ポリ 30 ズマ照射時間による高分子直打製剤の重量損失変化を示 すグラフ図である。図4は、外層にL-100を用いた アルゴンプラズマ照射テオフィリン含有二重製剤からの 溶出結果を示すグラフ図である。すなわちpH6.5の緩 衝液中における、プラズマ照射した二重製剤からのテオ フォリンの溶解性についてのプラズマ照射時間の効果を 示すものである。図5は、L-100を外層に用いた薬 物含有二重製剤の製剤表面の走査型電子顕微鏡 (SE M) による写真A及びBである。写真Aはブランクの場 合であり、写真Bは10分間アルゴンプラズマ照射した 置換のアクリル系(アクリル酸エチル)である〕の共重 40 場合である。図6は、S-100を外層に用いた薬物含 有二重製剤からの、pH7.0における薬物放出率(%) を示すグラフ図である。すなわち、pH7.0の緩衝液中 における、プラズマ照射した二重製剤からのテオフォリ ンの溶解性についてのプラズマ照射時間の効果を示すも のである。図7は、A、B及びCに分けて、それぞれに pH7.0、pH7.5及びpH8.0の溶液中での薬物放出 性を示すグラフ図である。すなわち、プラズマ照射した 二重製剤からのテオフォリンの溶解性についてのプラズ マ照射時間の効果を示すものである。図8は、L-10

出特性を示すグラフ図である。すなわち、プラズマ照射 した二重製剤からの、pH6.5緩衝液中におけるテオフ ォリンの溶解性について、プラズマ照射時間の効果を示 すものである。図9は、L-100-55を外層に用い た薬物含有一重製剤の製剤表面の走査型電子顕微鏡(S EM) 写真A及びBである。写真Aはブランクの場合で あり、写真Bは10分間アルゴンプラズマ照射した場合 である。図10は、L-100-55を外層に用いた薬 物含有二重製剤についてプラズマ照射エネルギーが10 Wの場合の溶出試験結果(A)と、プラズマ照射エネル 10 ギーが30Wの場合の溶出試験の結果(B)とを示すグ ラフ図である。すなわち、プラズマ照射エネルギー10 W (図A) 及び30W (図B) の下におけるpH6.5の 緩衝液中のプラズマ照射された二重製剤からの薬剤の溶 解性についてプラズマ時間の効果を示すものである。図 1 1 は、L-100-55を外層に用いた薬物含有二重 製剤に、10分間アルゴンプラズマ照射〔エネルギー3 OW(A)と10W(B) した場合のSEM写真Aと Bとである。図12は、プラズマ反応装置の概略図であ る。6はプラズマ反応 (plasmolvsis) 用の 20 アルゴン又は酸素の送付手段、7は反応装置、8は三 脚、9は高周波電源発生装置(13.56MHz)、10 は整合ネットワーク、11はトラップ、12は圧力計、 そして13は吸引手段である。

【0028】プラズマ照射による高分子の分解性と架橋

プラズマ照射による高分子の分解性は、プラズマ反応装 置および試料の形状等に依存することが知られている。 また、薬物含有二重製剤からの薬物(テオフィリン)の 放出速度は外層高分子の分解性と強く関連すると考えら 30 ためである。 れることなどから、まずプラズマ照射法による、オイド ラギット直打製剤のアルゴンプラズマおよび酸素プラズ マ照射時の分解性について、オイドラギットの構成成分 でもあるポリメタクリル酸 (РМАА) およびポリメタ クリル酸メチル (PMMA) の高分子直打製剤の重量損 失変化とともに検討した。

【0029】図3はプラズマ照射時間による高分子直打 製剤の重量損失変化を示したものである。図3より明ら かなように、いずれの試料もアルゴンプラズマ照射時と 酸素プラズマ照射時を比較すると、酸素プラズマ照射時 40 わったものと考えられる。 の方が高い分解性を示していることがわかる。またプラ ズマ照射時間とともに重量は直線的に減少することか ら、プラズマ照射時間による高分子量の制御が可能であ ることが示唆された。さらにL-100-55は他の高 分子と比較してきわめて低分解性であることもわかる。 この違いは、L-100-55のみに含まれている、ア クリル酸エチル (EA) の低分解性によるものであり、 L-100-55が最も高度な架橋性を持つと考えられ る。したがって、L-100-55を外層に用いた二重 製剤からの薬物放出は、最も制御されることが期待され 50 る。しかしながら、S-100はL-100に比べてブ

る。 またオイドラギットの機成成分でもある PMM Aは PMAAに比べ重量損失が大きいため架橋性が小さいこ ともわかる。このことから、構成モノマーとしてMAA を多く持つ高分子 (I.-100) を外層に持つ製剤の方 が、より薬物放出が制御されることが期待される。オイ ドラギットは或るpHを境に溶解するから本高分子を外 層に持つ二重製剤は外層高分子が溶解するタイプのもの であると言える。したがって外層高分子が溶解した後薬 物を放出すると考えられることから、若干のラグタイム の後葉物を急速に放出する遅延型速放製剤となる。

【0030】オイドラギットを外層とする二重製剤から の薬物放出

L-100を外層に持つ二重製剤について

オイドラギットはアルゴンプラズマ照射によって架橋性 を持つと考えられることから、オイドラギットを外層に 持つ二重製剤について溶出試験を行った。

【0031】図4は外層にL-100を用いたアルゴン プラズマ照射テオフィリン含有二重製剤からの溶出試験 結果である。pH6.5ではL-100は速やかに溶解す るため、直ちに薬物が放出されるが、プラズマ照射後の 二重製剤にはわずかながらラグタイムが現れ、プラズマ 照射時間が5分間の二重製剤では、薬物放出が明らかに 徐放化されていることが示された。この結果は、プラズ マ照射により、製剤表面に一部架橋反応が進行し、Lー 100の溶解性が低下したためであろうと考えられる。 しかしながら、照射時間が10分間のものは5分間のも のと比べ薬物の溶出性がむしろ高まっている。これは重 量の損失が示すように、長時間のプラズマ照射により L 100の分解反応が可成り進行して外層が薄くなった

【0032】さらに、図5に示したL-100を外層に 用いた二重製剤の製剤表面の走査型電子顕微鏡(SE M) による写真である。この観察結果から、ブランク

(A) に比べてプラズマ照射時間が10分間の二重製剤 の表面(B)は明らかに粗くなっていることがわかる。 L−100を外層に用いた二重製剤においてプラズマ照 射時間が5分間のものより10分間の製剤の方が早く薬 物を放出するのは、外層の厚さが薄くなったという理由 に加え、このような表面粗化による表面積増加効果も加

【0033】S-100を外層に用いた二重製剤からの 薬物放出制御について

次に L-100とはモノマーの組成比の異なるため S-100について同様に薬物放出特性について検討した。 【0034】図6はpH7.0におけるS-100を外層 に用いた薬物 (テオフィリン) 含有二重製剤からの薬物 放出についての結果である。なお、S-100において 先のL-100と異なり、pH7.0にて溶出試験を行っ たのは、pH7.0以上においてのみ溶解するからであ

ランクにおいても図6のように非常にゆるやかな薬物放出性を示している。また、アルゴンブラズー照射製剤からの薬物放出た大きく制御されていることが示された。ここで、S-100はMMAの含有量が多いにもかからず、L-100と比較して長いラグタイムを持つのは、親水性のレイマーであるMAAの含有量が異なったの方が少ないために高分子本来の溶解度が異なったためであると考えられる。このことは両者のブランクの薬物放出特性の違いから容易に理解できる。

【0035】さらにオイドラギットの溶解性はpHに強 10 く依存することから、プラズマ照射後もその特性が保持 されていることを確認するため、他のpH溶液中におい て薬物放出特性について検討した。

【0036】図7のA、B、CはそれぞれりH7.0、p H7.5およびp H8.0の溶液中での薬物溶出性を示したものである。図7ーAは先に示した図6と同じものであるが、ブランクと同様にブラスマ照射二重製剤からの薬物放出性もp Hによって大きく変化していることがわかる。この糖果から、ブラスで照射によってオイドラギットの特性が変わることなく、照射後もその特性は保持さ 20れていることがわかる。なお、高いりH溶液中では、敷時間のラグタイムの後、薬物が急速に放出されるという、いわば遅延型速放製剤に変換されていることがわかる、

【0037】 L-100-55を外層に用いたプラズマ 照射薬物合有二重製剤からの薬物放出特性について L-100-55は、EAとMAAとの共重合体である

ことから、最も架積性が強いと考えられる。このレー1 00-55を外層に用いた薬物含有二重製剤からの薬物 放出特性についてしー100やS-100と同じプラズ 30 マ照射条件で検討した。

【0038】図8はその結果である。L-100-55は銀水性モノマーであるMAAの含有量がL-100と同じであるにもかかわらず、アルゴンブラスマ照射時間が5分間までのものは長いラグタイムの後、急速に薬物を放出する遅延型速放製剤に変換されていることがわかる。この結果はL-100-55のみに含まれているEAによる強い架橋反応の進行により外層高分子の溶解速度が小さくなったことを示唆している。しかしブラズマ照射時間が10分間の製剤は、はっきりとしたラグタイ 40 ムを持たず、若干の薬物放出後、急速に薬物を放出していることがわかる。このような差異の要因を調べるため、製剤もあると外面を5と解るした。より

[0039] 関9はその結果である。SEM観察の結果 より10分間照射の製剤表面(B)は、プランク(A) と比較するとプラズマ照射エネルギーが高いために、落 酸していたことがわかる。しかし長時間のプラズマ照射 による分解反応の進行により多くの細孔が形成されてい ることがわかる。10分間照射のもののみがはっきり したラグタイムを持たず徐々に集物を放出しているの は、このような製剤表面の細孔形成が要因となっている と考えられる。

【0040】 L-100-55の二重製剤においてプラ ズマ照射時間10分間の製剤のような熱効果による製剤 表面の溶験を防ぐためプラズマ照射エネルギーを30W および10Wまで落として溶出試験を行った。

【0041】図10はその結果である。プラズマ照射エ ネルギー50Wの製剤に比べ、30W(図10-B)で 照射したときは、より長いラグタイムを持ち、その後、 急速に薬物を放出する遅延型速放製剤になっていること がわかる。10W照射のプラズマ照射製剤(図10-A) においては、 駆射エネルギー30Wおよび50Wに 比べ、ラグタイムが短くなってはいるものの、プラズマ 照射後の薬物含有二重製剤は、やはり遅延型速放製剤に 変換されていることが示された。さらに照射エネルギー が50Wで照射したときに比べ、照射エネルギー10W ではプラズマ照射後の製剤のラグタイムが多少短くなっ たが、照射エネルギーが30Wの時は、プラズマ照射後 のラグタイムがより長くなっていることも示された。こ のような結果から照射エネルギー30Wのものは、プラ ズマ照射後の製剤のラグタイムが、10Wおよび50W と比較して最も長いことがわかる。

【0042】L-100-55の二重製剤についてプラ ズマ照射エネルギー50Wの二重製剤の表面と30W及 び10Wの製剤表面をSEM観察により比較した結果を 図11に示した。SEM観察の結果から図11-Aで示 したように照射エネルギー30Wで10分間照射された ものでは、製剤表面が溶融し始めているものの50W照 射のときと比較して、溶融が少ないことがわかる。この 製剤表面は50Wの照射エネルギーで5分間プラズマ照 射したものと似ていることから、50Wのときの5分間 照射のように、明確なラグタイムを持ち、照射時間が長 い分だけより強くプラズマ照射の影響が現れたと考えら れる。さらに10Wで10分間照射された二重製剤(図 11-B) では若干の溶融は認められるが、30Wおよ び50Wで照射されたものと比べて、熱効果がかなり押 さえられていることがわかる。また30Wや50Wに比 較してラグタイムが短くなっているのは、照射エネルギ ーが小さいためプラズマ照射による効果が十分に現れな かったためと考えられる。

【0043】上記オイドラギットのうちL-100-5 5が、プラズマ照射により最も低分解性であり、架橋し 易いことが重量相失試験より明らかになった。

【0044】また、薬物放出試験の結果から、オイドラ ギットを外層に用いた二重製剤からの薬物(テオフィリ ン)放出はプラスマ照射によりL-100は短時間のラ グタイムを持ち、プランクと比較して明らかに徐放化さ れた。これは外層高分子の架橋反応の進行による駒水性 制御の影響が大きいためと考えられるが、ブラズ、駅射 50時間が発過ぎると外層高分子の分解反応の進行による外 11 層厚の減少および表面粗化による表面積の増加によって、薬物放出が速くなることが示された。

[0045]また、S-100においてL-100と同様に明らかな徐放化がみられた。この両者はいずれもMAAとMMAの共重合体であるが、S-100に比べてL-100は親水性モノマーであるMAの含有量が多いことから、より親水性であるため、S-100を外層に用いた主観刺の方がL-100を外層に用いたものに比べ長いラグタイムをもつと考えられる。さらに薬物放出速度やラグタイムがpHによって変わることから、プラズで照線を外層高分不のいく方性か気保持されていることが示された。またpHが上がるにつれてラグタイムの後、薬物を急激に放出する遅延型速放製剤に変換された。

[0046] L-100-55は長時間のラグタイムを 持ち、その後、急速に築物を放出する遅延型速放戦剤と なることが示された。また、種々の照射エネルギーのう 530Wで照射した時が薬物の放出制御において最も長 いラグタイムをも示した。これは照射エネルギー10W に比べブラズマ照射エネルギーが高いのでより効果的で あったことと、照射エネルギー50Wほど強い分解性を 示さなかったという点において照射エネルギー30Wが 薬物放出制御において最も効果的であったと考えられ る。

[0047]以上のように、オイドラギットは、新しい タイプの高分子外層として本DDS構築により適用可能 であることが明らかとなった。このような知見より、照 射条件及び高分子共重合体組成を適切に選択することに より、合目的の薬物の出物伸型プラズマ照射一重製剤の 製造・設計に寄物方位を

【0048】さらに、時間薬物治療の概念が今後ますます医療規順に浸透し行くことが予想される中で、本質即のような運転型放散製物のようにタイマー機能を有する製剤に対する期待は益々高まり、今後経口DDSの研究のなかでもより重要な位置を占めてくると思われる。 【0048】

【実施例】本発明を実施するに当り、試料及び材料並び に装置及び操作法を示す。

# 【0050】試料及び材料

オイドラギット: 市販品を200メッシュ簿下して五酸 40 (セリン存在下6時間以上真空乾燥した試料を使用した。 【0051】高分子直打製料1200メッシュ簿下した 高分子粉末100mgを5分間域圧の後、減圧しなが5 200kg/cm<sup>®</sup>の打旋圧にて30粉間打錠し、錠剤 (直径13mm)とした。

【0052】テオフィリン合有二重製剤: 芯物質として テオフィリン50mgを5分間液圧の後、滅圧しながら 40kg/cm<sup>\*</sup>の打錠圧にて10秒間圧解打錠し、 オフィリン錠剤(直径10mm)とした。次に外層高分 子として種々のオイドラギットを用いて、5分間減圧の50

後、滅圧しながら打錠圧200kg/cm<sup>2</sup> の打錠圧に て30秒間打錠し、テオフィリン含有二重錠剤(直径1 3mm)を得た。

【0053】装置および操作方法

プラズマ反応装置:図12kは、使用したプラズマ反応 装置の概略を示した。高分子直打製雨及び二重製和 プラズマ解除と第たって、その両方面への均一なプラズ マ解核を達成するために、試料製剤をコイル中央のガラ ス製三脚上に設置し、所定の条件下、13.56 MHzの 16 高度衰電源装置を用いた誘導結合方式によりプラズマを 照射した。プラズマ発生用原体の流量さよび圧力はフロ ーメーターおよび作扱法則の適節により割削した。

【0054】プラズマ照射による高分子分解速度の測定法:高分子直打製剤に、所定の条件下プラズマ照射し、 ト冊天秤を用いて製剤の重量損失を測定した。

[0055] 溶出繊維: プラズマ競性したデオフィリン 含有二重製剤からのデオフィリンの溶出試験は、日本薬 局方13局配載の回転バスケット法により評価した。テ オフィリン溶出量は、所定時間に試験器から溶出液を1 m L とりだし、水で10m L に希奈し、紫外吸光度法によ り270 m において定量した

【0056】製剤表面のSEM写真による観察:SEMは、JEOLJSMT-330Aを用い、以下の条件で 製剤表面を観察した。

加速電圧 10kV;倍率 ×500または×750。 【図面の簡単な説明】

【図1】薬物含有二重製剤に外層が施こされたものについて、プラズマ照射前後の模型横断面図A及びA'を示す。

30 【図2】遅延型速放製剤の薬剤放出開始時間制御システムにおける薬剤放出パターンを模式的に示したグラフ図である。

【図3】プラズマ照射時間による高分子直打製剤の重量 損失変化を示すグラフ図である。

【図4】外層にL-100を用いたテオフィリン含有二 重製剤にアルゴンプラズマ照射した場合のテオフォリン 溶出結果を示すグラフ図である。

【図5】外層にL-100を用いた二重製剤についてア ルゴンプラズマ照射前後の製剤表面の走査型電子顕微鏡 (SEM)写真A及びBである。

【図6】外層にS-100を用いた薬剤含有二重製剤について、pH7.0における薬物放出率(%)を示すグラフ図である。

【図7】 プラズマ照射した二重製剤について、pH7. 0、pH7.5及びpH8.0の溶液中での薬物放出性を示すグラフ図A、B及びCである。

【図8】外層にL-100-55を用いた二重製剤についてプラズマ照射した場合のpH6.5緩衝液中における薬物の放出特性を示すグラフ図である。

【図9】外層にL-100-55を用いた二重製剤につ

特開2000-86535

13 いてアルゴンプラズマ照射前後の製剤表面の走査型電子 顕微鏡写真 A 及び B である。

【図10】外層にL-100-55を用いた二重製剤に ついてプラズマ照射が10Wと30Wの場合におけるp H6.5の溶液中の薬剤の溶出性A及びBを示すグラフ図 である。

【図11】外層にL-100-55を用いた二重製剤に ついて、アルゴンプラズマ照射が30Wと10Wとの場 合における製剤表面の走査型電子顕微鏡写真AとBとで ある。 14
\*【図12】プラズマ反応装置の概略図である。

1: 芯薬 2: 外層

 3:多孔外層
 4:ラグタイム

 5:薬剤放出
 6:アルゴン又は酸素の送

5:薬剤放出 6:ア 付手段

7:反応装置 8:三脚

9: 高周波電源発生装置 10:整合ネットワーク

11:トラップ 12:圧力計

真AとBとで 13:吸引手段

# [⊠ 1] 793×8M Fig. 1



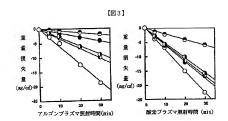


Fig. 3 プラズマ条件: 50W, 0.5Torr, Ar又は 02 50ml/min. ○, PMMA; ●, PMAA; ①, L-100; ①, S-100; ○, L-100-55.

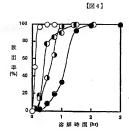


Fig. 4 プラズマ条件: 50W, 0.5Torr, Ar 50m1/min. 外層: オイドラギットL-100 (100mg) ○, ブランク; ①, 3min; ♠, 5min; ④, 10min.

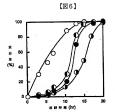
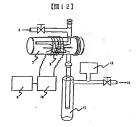


Fig.5 プラズマ条件: 50N, 0.STorr, Ar 50m1/min. 外題: オイドラギット5-100 (100mg) 〇 プランタ・の、3min: ●、5min: (0.10mi



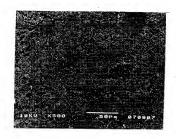
F1g. 12

【図5】

図面代用写真



(A)



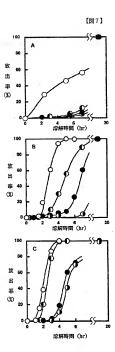


Fig.7 プラズマ条件:50V, 0.5Torr, Ar 50ml/min. 外層: オイドラギット S-100 (100mg) A: pH 7.0, B: pH 7.5, C: pH 8.0. ○, ブランク; ①, 3min; ⑤, 5min; ①, 10min

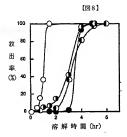


Fig.8 プラズマ条件:50W, 0.5Torr, Ar 50m1/min. 外層:オイドラギット L-100-55(100mg) ○,ブランク; ◐, 3min; ♠,5min; ◑,10min

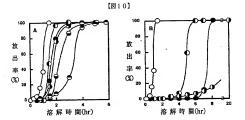


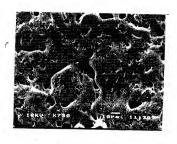
Fig.10 プラズマ条件: 0.5Torr, Ar 50ml/min. 外層: オイドラギット し-100-55(100mg) 〇、ブランク; ①、3min; ④、5min; ④, 10min ⊕, 15min; ⑤、20min.

【図9】

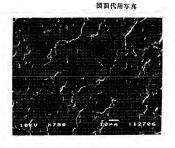
図面代用写真



(A)



【図11】



(A)



【手続補正書】

【提出日】平成11年7月8日(1999.7.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水溶性部位と<u>酸水</u>性部位とから成る共重 合高分子が、薬物含有固形製剤の外層として施され、ブ ラズマ照射されていることを特徴とする遅延型速放二重 固形製剤。

【請求項2】 水溶性部位と<u>疎水</u>性部位とから成る共重 合高分子が、下記の構造式で表わされる化合物である請 求項1 記載の遷延型波放一面周形型剤。

求項1記載の遅延型速放二重固形製剤。 【化1】式中Xは一COOH、一CONH2、一OCO

CH<sub>3</sub>、又は 【化2】を表わし、YはH 又は - CH<sub>3</sub>を表し、

X' は -COOR又は

【化3】を表し、Y'はH 又は −CH3を表し、またRは −CH3又は −C2H3を表す。

【請求項3】 水溶性部位と<u>酸水</u>性部位とから成る共重 合高分子が、下記の構造式で表わされる化合物 A、化合 物 B 又は化合物 C である請求項 1 記載の遅延型速放二重 用形型割れ

【化4】化合物A (m:n=4:6) 化合物B (m:n=3:7)

【化5】化合物C(m:n=4:6)

【請求項4】 プラズマ照射がアルゴンプラズマ照射又は酸素プラズマ照射である請求項1記載の遅延型速放二 重固形製剤。

【請求項5】 薬物がテオフィリン、アセトアミノフェン、フルオロウラシル、アムホテリンB、メチルドパ、ニコチン酸アミド又はセファレキシンである請求項1記載の遅極型遠放二電岡形製剤。

【請求項6】 水溶性部位と<u>疎水</u>性部位とから成る共重 合高分子を、薬物含有固形製剤の外層として施し、これ をプラズマ照射することより成る遅延型速放二重固形製 剤の製法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正内容】

[0002]

【従来の技術】近年、低圧気性の放電を利用する低温プラズマ技術は、各種の機能性新素材創製や固体表面加工(プラズマ表面処理)のための革新的方法として素材産業、加工産業、エレクトロニクス産業などの多くの分野で広く用いられるようになった。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

【回 003】その中で、プラズマ重合、高分子の表面処理、アプレーション技術など、弱いプラズマを用いる、いかは任学よりのプラズマプローシングを利用した薬学分野への応用としては、医薬品添加物の加工、改質、新機能付与など整胎した医薬品添加物の加工、改質、新機能付与など整胎した医薬品が小型のボージを持ち、できる。事実、プラズマ重合側のエークな特性に割り、プラズマ重合側を薬物にコーティングする薬物溶出刺り、なばられてきており、有効を減か出し割りがは多いでは、ないのでは、実物に対することによるが無損傷の問題がある。したがって、最少、大きなに関いている。しかしがなら、そこでは薬物が直接照射プラズマに職されることによる分辨損傷の問題がある。したがって、より現実がな応用のためには、薬物に対することが、プラズマの直接被爆を回避して目的を連成する工夫が必要であり、それは同時に実用性を帯びた応用につながる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

[0011] すなわち、本祭明は、水溶性部化と強水性 部位とから成る共重合高分子を、薬物含有多重層固形製 剤の外層として施し、ブラスマ照射して遷座延遠放多重 層固形製剤を製造する方法に関する。本発明において は、以下、便宜上、二重屈形製剤について説明する。本 発明によれば、外層にブラズマ照射するため、薬物自体 への照射ブラズマの直接被機が回避できる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更 【補正内容】

【0012】水溶性部位と<u>酸水</u>性部位とから成る共重合 高分子とから成る共重合高分子は、下記の構造式で表わ される化合物でる。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】オイドラギット(Eudragit)は、水溶性高分子部位と<u>陸水</u>性高分子部位から成る共重合高分子のあので本発明の目的にあった共重合高分子である。かつ、水溶性の発現の官能基はカルボン酸基(ポリ

メタクリル酸)であり、イオン解離が可能であるので、 かなりの疎水性高分子部位が共重合高分子に含まれてい ても、一定水準のアルカリ性溶液 (pHを上げる)の中 では、水溶性となることが出来る。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024 【補正方法】変更

【補正内容】

【0024】一方、L-100-55は、その疎水性高 分子部位が完全にプラズマ架橋型高分子「疎水性部位 は、1. 1-ジ置換のメタクリル酸系でなく、1-モノ 置換のアクリル系 (アクリル酸エチル) である] の共重 合高分子であるので、この部位での表面架橋反応によっ て表面薄膜が効率良く生成し、一定時間溶解件の低下が 起こり、プラズマ照射条件の選択によって種々のラグタ イムを持たすことができた。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正内容】

【0025】オイドラギットは、医薬品添加物として現 実に使われており、かつ、溶解性のpH依存性など各種 の物理化学定数が既知であるために実験として用いた が、上述のように、本発明の目的のための水溶性外層高 分子は、原理的には、一定時間溶解性を低下させればよ いのであるから、水溶性高分子部位(例えば、素性がな いことが知られているポリビニルピロリドン、ポリ酢酸 ビニルなどの水溶性高分子など)と疎水性高分子部位を 持つ共重合高分子で、その一方がプラズマ架橋性(薄膜 生成能が大きい) であれば、合成高分子であろうと、天 然性高分子であろうと、基本的には構造を問わない。そ して、契橋反応性の程度と共重合高分子を合成する時の 両モノマーの比率 (水溶件と疎水件) を変えることによ って、合目的のラグタイムをもつ時間制御型放出システ ムの調整が可能である。かつ、プラズマ架橋反応性がよ り大きい高分子を選べば (膜生成能が大きければ)、プ ラズマ照射条件はより緩和な条件で済む。さらに、高分 子のガラス転移点 (Tg) は高いほうがよい。なぜなら ば、プラズマ照射時に高分子が溶融、融解すると気泡発 生によって細孔が生成してしまうので、薬物放出性が高 まり、ラグタイムが発現しにくくなるからである。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

【0027】図面を概説すると次のとおりである。図1 は、薬物含有二重固形製剤(錠剤)、いわゆる芯薬1に 外層2を施した製剤Aの模型横断面図A及び製剤Aにプ ラズマ照射した場合の製剤の模型横断面図 A'であっ て、照射の結果による多孔の外層3が表わされている。 図2は、放出開始時間制御システムにおける薬剤放出パ ターンを模式的に示したグラフ図である。横軸は薬剤溶 解時間であり、縦軸は薬剤の放出率(%)を示す。4は ラグタイム、そして5は薬剤放出である。図3は、プラ ズマ照射時間による高分子直打製剤の重量損失変化を示 すグラフ図である。図4は、外層に1.-100を用いた アルゴンプラズマ照射テオフィリン含有二重製剤からの 溶出結果を示すグラフ図である。すなわち p H 6.50 緩衝液中における、プラズマ照射した二重製剤からのテ オフォリンの溶解性についてのプラズマ照射時間の効果 を示すものである。図5は、L-100を外層に用いた 薬物含有二重製剤の製剤表面の走査型電子顕微鏡 (SE M)による写真A及びBである。写真Aはブランクの場 合であり、写真Bは10分間アルゴンプラズマ照射した 場合である。図6は、S-100を外層に用いた薬物含 有二重製剤からの、pH7.0における薬物放出率 (%) を示すグラフ図である。すなわち、pH7.0の 緩衝液中における。プラズマ照射した二重製剤からのテ オフォリンの溶解件についてのプラズマ照射時間の効果 を示すものである。図7は、A、B及びCに分けて、そ れぞれに p H 7. 0、 p H 7. 5 及び p H 8. 0 の溶液 中での薬物放出性を示すグラフ図である。すなわち、プ ラズマ照射した二重製剤からのテオフォリンの溶解性に ついてのプラズマ照射時間の効果を示すものである。図 8は、L-100-55を外層に用いた薬物含有二重製 剤からの薬物放出特性を示すグラフ図である。すなわ ち、プラズマ照射した二重製剤からの、pH6.5緩衝 液中におけるテオフォリンの溶解性について、プラズマ 照射時間の効果を示すものである。図9は、L-100 -55を外層に用いた薬物含有二重製剤の製剤表面の走 杏型電子顕微鏡 (SEM) 写真A及びBである。写真A はブランクの場合であり、写真Bは10分間アルゴンプ ラズマ照射した場合である。図10は、L-100-5 5 を外層に用いた薬物含有二重製剤についてプラズマ照 射エネルギーが10Wの場合の溶出試験結果(A)と、 プラズマ照射エネルギーが30Wの場合の溶出試験の結 果(B) とを示すグラフ図である。すなわち、プラズマ 照射エネルギー10W (図A) 及び30W (図B) の下 におけるpH6.5の緩衝液中のプラズマ照射された二 重製剤からの薬剤の溶解性についてプラズマ照射時間の 効果を示すものである。図11は、L-100-55を 外層に用いた薬物含有二重製剤に、10分間アルゴンプ ラズマ照射 (エネルギー30W(A)と10W(B)) した場合のSEM写真AとBとである。図12は、プラ ズマ反応装置の概略図である。6はプラズマ反応(pl asmolysis) 用のアルゴン又は酸素の送付手 段、7は反応装置、8は三脚、9は高周波電源発生装置 (13.56MHz)、10は整合ネットワーク、11 \*る。はトラップ、12は圧力計、そして13は吸引手段であ\*

#### フロントページの続き

F ターム(参考) 4C076 AA37 AA95 BB01 CC01 CC11 CC15 CC24 CC27 CC32 EB03H EB07H EB12H EB13H EB16H EB46H FP60 FF27 FF31 CG50